

洁净技术与表面污染控制国际学术论坛

International Workshop on Clean Technology and Surface Contamination Control

会议通知

(2017年7月4日~7月6日)

主办单位：中国电子学会洁净室标准化技术委员会
中国工程物理研究院激光聚变研究中心
哈尔滨工业大学
苏州市洁净产业协会

支持单位：天津大学
大连理工大学

承办单位：苏州工业园区嘉合环境技术工程有限公司

会议时间：2017年7月4日~7月6日

会议地点：苏州工业园区缤特力路9号，苏州嘉合公司

会议日程：

2017年7月4日：会议报道

2017年7月5日：论坛开幕、主题报告

演讲题目(初定)	演讲人	单位/职务
洁净室的行为准则	Koos Agricola	荷兰污染控制工程师
使表面达到规定洁净度的清洁方法	Jacques van der Donck	荷兰应用科学研究院资深研究员
表面粒子沉积技术	袁晓东	中物院激光聚变研究中心主任
超洁净制造的工艺管控	白清顺	哈尔滨工业大学副教授
中国洁净技术发展趋势	王尧	中国电子工程设计院前院长

2017年7月6日：离会

参会人员的住宿和交通费用自理，免收会议注册费。

会务联系方式：

中国工程物理研究院激光聚变研究中心

倪卫, Tel: 13219997070, E-mail: niwei@caep.cn

苏州工业园区嘉合环境技术工程有限公司

0512-68702383, E-mail: jh@jhenv.com